

応用物理学会新領域

「シングルナノパターニング研究グループ」

設 立 記 念

講 演 会

13:00-13:10 挨拶

1

松井 真二

「シングルナノパターニング研究グループ」
委員長

13:10-14:00 基調講演

2

世界のナノテク国家戦略の現況

田中 一宜

(独)科学技術振興機構
研究開発戦略センター 上席フェロー

14:00-14:50 招待講演

3

半導体リソグラフィから見た
“シングルナノパターニング”への期待

東木 達彦

(株)東芝 セミコンダクター&
ストレージ社 半導体研究開発センター
リソグラフィ技術開発部 部長

14:50-15:10 休憩

4

招待講演 15:10-16:00

シングルナノパターニングを目指す
次世代リソグラフィ技術の研究状況

岡崎 信次

ギガフoton(株)
EUV開発部 部長付

5

16:00-16:50

シングルナノパターニング研究の
現況と研究課題

松井 真二

「シングルナノパターニング研究グループ」
委員長

2013

2/1

金

13:00-16:50

場 所

東京工業大学(大岡山キャンパス)
デジタル多目的ホール

東急線大岡山駅より徒歩5分 大岡山キャンパス西9号館
http://www.titech.ac.jp/about/campus/o_illust.html?id=03

参加申込

シングルナノパターニング研究会
<http://singlenano.org/>

参加費 無料

定員200名(定員になり次第締切)

協 賛

学振132委員会
(応用物理学会) ナノインプリント技術研究会、
次世代リソグラフィ技術研究会、シリコン分科会、
(高分子学会) 光応用・電子用材料研究会